出願人代理人

吉武 賢次

様

PCT

あて名

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士 ビル323号 協和特許法律事務所 国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条) [PCT規則71.1]

発送日

(日.月.年)

20. 1. 0004

出願人又は代理人 の書類記号

1 3 7 3 2 3 - 8 7 5

重要な通知

国際出願番号

PCT/JP02/09512

国際出願日

(日.月.年) 17.09.2002

優先日

(日.月.年) 27.12.2001

出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。



名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

4E | 8617

電話番号 03-3581-1101 内線 3425

(添付用紙の注意書きを参照)



PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

| 出願人又は代理人 の書類記号 137323-875 | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 国際出願番号 PCT/JP02/09512 | 国際出願日 (日.月.年) 17.09.2002 (日.月.年) 27.12.2001 | | | | | | |
| 国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/205、H01L21/22、C23C16/458、C23C16/46、H01L21/68 | | | | | | | |
| 出願人(氏名又は名称)東京エレクトロン株式会社 | | | | | | | |
| 1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 | | | | | | | |
| 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。 X この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 | | | | | | | |
| 3. この国際予備審査報告は、次の内容 | 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 | | | | | | |
| I × 国際予備審査報告の基礎 | | | | | | | |
| Ⅱ □ 優先権 | Ⅱ | | | | | | |
| Ⅲ Ⅲ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 | | | | | | | |
| IV | | | | | | | |
| V X PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 | | | | | | | |
| VI | | | | | | | |
| Ⅵ 国際出願の不備 | | | | | | | |
| VⅢ ☐ 国際出願に対する意見 | • | | | | | | |
| | · | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 国際予備審査の請求書を受理した日 14.04.2003 | 国際予備審査報告を作成した日 08.01.2004 | |
|---|---------------------------|---------|
| 名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員) | 4E 8617 |
| | 加藤 浩一 | |
| | 電話番号 03-3581-1101 内 | 線 3425 |



国際出願番号 PCT/JP02/09512

| I. 🗵 | 国際予備審査報 | 最告の基礎 | | |
|------|------------------------------------|---|---|---|
| F | この国際予備者 な答するために PCT規則70. | 、提出された差し替え用紙ル | こ基づいて作成され は、この報告書にお | ルた。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に らいて「出願時」とし、本報告書には添付しない。 |
| | 出願時の国際 | 発出願書類 | | · |
| X | 明細書 明細書 明細書 | 第 <u>1-9</u> 第 | ページ、 ページ、 ページ、 | 出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの ———— 付の書簡と共に提出されたもの |
| X | 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 | 第 3、6-13 第 第 <u>1-2、4-5</u> | 項、 項、 | 出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 29.08.2003 付の書簡と共に提出されたもの |
| X | 図面 図面 図面 | 第 <u>1-7</u> 第 | ページ/ 図、 ページ/図、 ページ/図、 | 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの |
| | 明細書の配 | 列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第 | ページ、 ページ、 ページ、 | 出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの |
| 2. | 上記の出願書 | 類の言語は、下記に示す場 | 合を除くほか、こ | の国際出願の言語である。 |
| | 上記の書類は | 、下記の言語である | 語であ | ઢ . |
| | PCT | をのために提出されたPC 見則48.3(b)にいう国際公開 講審査のために提出された | 朝の言語 | う翻訳文の言語 とは55.3にいう翻訳文の言語 |
| 3. | この国際出願 | は、ヌクレオチド又はアミ | ミノ酸配列を含んで | おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。 |
| | 二 この国際 出願後に 出願後に 出願後に | こ、この国際予備審査(ま に提出した書面による配列 出があった よる配列表に記載した配列 | 気ディスクによる! たは調査)機関に! たは調査)機関に! 表が出願時におけ | 配列表 是出された書面による配列表 是出された磁気ディスクによる配列表 る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 よる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出 |
| 4. | 補正により、] 明細書] 請求の範囲] 図面 | 下記の書類が削除された。 第 第 図面の第 | ページ 項 | - ジ / 図 |
| 5. | _ れるので、 | 予備審査報告は、補充欄に その補正がされなかった おける判断の際に考慮しな | ものとして作成した | Eが出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら と。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上 限告に添付する。) |
| | | | | <i>,</i> |



国際出願番号 PCT/JP02/09512

| V. | 新規性、進歩性又は産業上の利用可 文献及び説明 | E性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付け | る |
|----|----------------------------|--|--------|
| 1. | | | |
| | 新規性(N) | 請求の範囲 <u>1-13</u> 請求の範囲 <u></u> 無 | |
| | 進歩性(IS) | 請求の範囲 | i H |
| | 産業上の利用可能性(IA) | 請求の範囲 <u>1-13</u> 請求の範囲 <u></u> | 有無 |
| | | | |

文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:JP 11-260746 A(住友金属工業株式会社)1999.09.24

文献2:WO 00/19502 A1(株式会社日立製作所)2000.04.06

文献3:JP 11-097362 A(富士通株式会社)1999.04.09

文献4: JP 2000-269150 A(東芝セラミックス株式会社)2000.09.29

文献5:JP 10-050626 A(三井造船株式会社)1998.02.20図1

文献6:WO 01/18856 A1(三菱マテリアルシリコン株式会社)2001.03.15

文献7:JP 11-031639 A (国際電気株式会社)1999.02.02

文献8:JP 9-237781 A(東京エレクトロン株式会社)1997.09.09

請求の範囲1-13に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1(請求項2、請求項3、図1、図2)、文献2(請求項5、第7頁第6-7行、FIG4)と、文献3(請求項1、図1)、文献5(図1)とにより進歩性を有しない。文献1、2で ある。一方、「支持爪」の側壁部に当接して滑落を防止する係止構造は、文献5の図 1に記載されているように周知である。従って、文献1、2により教示された支持板に、滑落を防止する係止部を設けることは当業者にとって容易である。

被処理体搭載面に、被処理体の張り付きを抑制するための微細な凹凸を設けること は周知(文献4の請求頃4、【0021】、【0033】)の構成である。

部材に係止部あるいは係合孔を設けることは慣用(文献5の図1、文献6の図1、 新たに引用する文献8の請求項3)されており、この点に進歩性は認められない。

また、熱処理用ボートの上端部及び下端部に複数のダミープレートを取り付けるこ とは周知(文献7の請求項1、図1)の構成にすぎない。